

化学人材育成プログラム 『学生・企業交流会2026』のご案内

2026年 8月



一般社団法人 日本化学工業協会
Japan Chemical Industry Association

化学人材育成プログラム協議会
事務局

企業において、博士人材は研究・開発の推進や新規事業のマネージャとしての活躍が期待されています。『学生・企業交流会』では、化学企業での活躍を志す博士後期課程学生に対し、会員企業の皆様から博士採用について正しい情報を直接提供いただくとともに、参加学生にはポスター発表を通じて、自身の研究開発力や人材としての可能性をアピールしてもらい、互いを知る機会にさせていただきます。

	東京会場	大阪会場
日時	2026年10月2日(金) 13:00～19:00 (仮)	2026年10月15日(木) 13:00～19:00 (仮)
会場	きゅりあん (品川区立総合区民会館) https://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/access.html	大阪産業創造館 https://www.sansokan.jp/map/

会場案内

東京会場：きゅりあん 東京都品川区東大井5丁目18-1



会場外観



交流会会場(7階イベントホール)

各会場別進行ルート

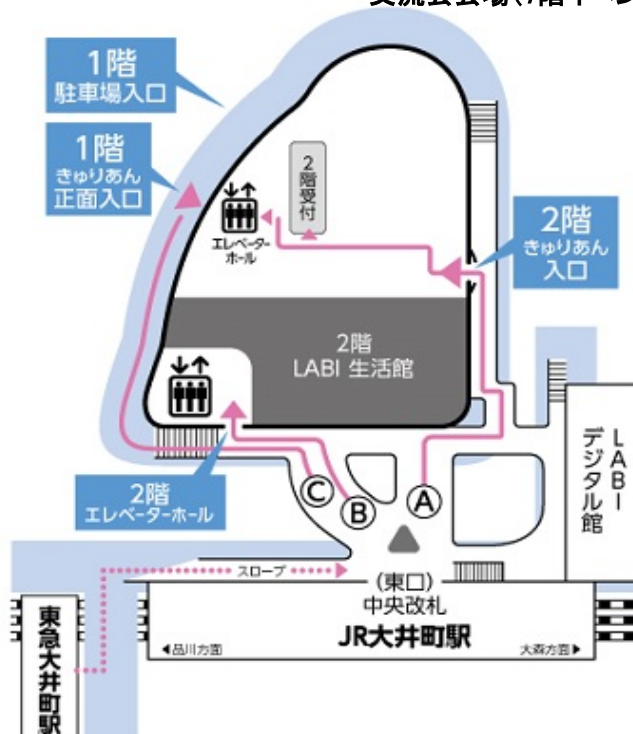
ルート A	会館受付	2階
	講習室・会議室	4階～6階
ルート B	イベントホール	7階
	大ホール	8階
ルート C	きゅりあん正面入口	1階
	小ホール	1階

アクセス

・JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線
大井町駅 徒歩2分

※駐車場は商業施設との共用のため、土・日・祝日は特に混雑します。なるべく電車・バスをご利用ください。

※会場周辺道路は狭いため、近隣にご迷惑となりますので駐車できません。ご注意ください。



会場案内

大阪会場：大阪産業創造館 大阪府大阪市中央区本町1丁目4-5



会場外観



交流会会場(マーケットプラザ)



タイムスケジュール（予定） ※変更となる場合があります

時 間 帯	項 目	内 容
12:00～12:50	受付	・ ポスター発表準備、企業ブース設営準備
12:50～13:00	開会	・ 主催者の挨拶 及び 連絡
13:00～14:20	学生 ポスター 発表	・ 希望者によるポスター発表。意見交換を通じ企業担当者、他専攻学生との交流を図る。 ・ 発表者は2グループに分け、前半・後半40分ずつで交代。
14:20～14:30（10分）	休憩	・ 企業説明準備
14:30～17:35	企業説明	・ 学生は企業ブースを訪問。企業のプレゼン及び質疑応答により、各社の情報を収集 ・ 1回あたり25分、6回実施[学生は6社訪問可]（各回の間は移動時間のため5分間のインターバルを挿入。3回目と4回目の間には15分休憩）
17:35～18:00	撤収	・ 学生ポスター/ブース撤収、発送荷物梱包 集荷：「着払い伝票」事務局準備
18:00～19:00	懇親会	参加費：無料

2026年度参加予定企業

参加企業一覧

No.	企 業 名	No.	企 業 名
1	花王株式会社	9	株式会社トクヤマ
2	株式会社クレハ	11	日産化学株式会社
3	JSR株式会社	12	日本化薬株式会社**
4	信越化学工業株式会社*	13	株式会社日本触媒
5	住友化学株式会社	14	三井化学株式会社
6	DIC株式会社*	15	三菱ガス化学株式会社*
7	東亜合成株式会社	16	三菱ケミカル株式会社
8	東ソー株式会社	17	UBE株式会社
*東京会場のみ参加 **大阪会場のみ参加			